BEST AVAILABLE COPY

19日本国特許庁(JP)

の特許出額公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-63489

@Int Cl.4

G 11 B

G 11 C

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)4月1日

5/18 B 41 M 5/26 7/24

13/04

7447-2H 7447-2H

A-8421-5D

6549-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全12頁)

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

光記録素子 60発明の名称

> 创特 頭 昭59-185312

昭59(1984)9月6日 29出 頣

生 征 79発 明 者 西 村 \blacksquare 春 紀 73発 明 者 洄 昌 宏 79発 眀 者 寋 H 裕 平 井 79発 明 者 則 孝 73発 明 者 望 月 志 者 中 桐 孝 ⑦発 明

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キャノン株式会社内 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キャノン株式会社内 キャノン株式会社内

キャノン株式会社 勿出 狽 人

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

弁理士 豊田 善堆 の代 理 人

1. 発明の名称

光記録案子

2.特許請求の範囲

(1) 通常無色ないし淡色の染料のロイコ体からな るA層と、前記染料のロイコ体と接触して発色せ しめるフェノール性化合物からなるB層と、光吸 収性物質からなる光吸収層と、反射層とからな り、かつA層、B層及び光吸収層のうち少なくと も一層が構成物質の単分子膜又はその果積膜から 構成されることを特徴とする光記録案子。

3 . 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は有機材料を利用した光記録案子に関 し、特に高度に分子配向された有機強膜を利用し た高値額・高密度記録の可能な光記録案子に関す るものである.

[従来の技術]

最近、オフィス・オートメーション(OA)の中

心的存在として光ディスクが脚光を集めている。 その理由は光ディスクー枚で、大量の文書、文献 などを記録(又は記憶)できるからであり、した がっては光ディスクを用いる情報記憶装置を導入 するとオフィスにおける文書、文献の整理、管理 に一大変革をもたらすものである。又、鉄光ディ スク用記録素子としては安価性、製作容易性、高 密度記録性等の特徴を有する有機材料からなる素 子が拄目されている。

この様な有機記録材を用いる従来技術の中で、 特に発色剤と助色剤の接触による発色反応を利用 する二成分系の光記録業子が報告されている(日 経産業新聞 昭和58年10月18日)。

放光記録業子の1例を図面に基づいて説明する と、 第 2 図(a) に示す様に発色剤層7と助色剤層 5とが光吸取層8によって隔てられて基板1上に **積層された構成からなるものである。**

発色剤 (ロイコ体) 及び助色剤は各々単独で存 在するときは無色又は淡色である。

族記録素子に記録を行うときは、第2図(b) に

 $\sigma(\sigma(\phi), \sigma(\phi), \phi) = f(\sigma(\phi), f(\sigma(\phi), \phi), \phi) = f(\sigma(\phi), \phi)$

示す程に光吸 収層 6 の所望の位置にレーザ光 8 を 照射すると、光吸 収層のレーザ光を照射された部 分はレーザ光を吸収して溶融し破れて小さな穴が あく。

その結果、第2図(c)に示す様に光吸取層 6 によって 断てられていた免色剤と助色剤がこの小さな穴を辿じて混ざり合い発色する。 情報はこの発色点の 形で記録ないし記憶され、読み出しは別の光源で設記録素子上を走査し発色点により行われる。 透過率等の変化を検出することにより行われる。

[発明が解決しようとする問題点]

上記の光記録案子に於いて、記録の高密度化を 図るためには光吸取層 6 が極力離く、平坦で、かつ膜厚のむらのないものが望ましい。しかがら、従来の光記録案子において、光吸取層 は は真空旅着法又は回転途布法などによって は に被しようとすればピンホールが多発しやって く、このピンホールの箇所で発色剤と助色

即ち、本発明は通常無色ないし液色の染料のロイコ体からなるA層と、前記染料のロイコ体体を配換料のロイコ体をを配換料のロイコをを発して発色をする力をである。 B 層と、光吸収性物質からなる光吸収層となる B とからなり、かつA層、B層及び光吸収 とからなり、かつA層、B層及び光吸収 を必要である。 まである。

以下、木発明を詳細に説明する。

本発明に係わる光記録案子は2成分系の発色反応を利用するものであり、詳しくは染料のロイコ体と接触して発色せしめるフェノール性化合物との発色反応を利用するものである。

したがって、本発明に係わる光記録案子は通常 無色ないし淡色の染料のロイコ体からなるA層 と、前記染料のロイコ体と接触して発色せしめる フェノール性化合物からなるB層と、光吸収性物 質からなる光吸収層と、反射層とから基本的に構 成されるものである。 成分が接触して発色するため、信頼性に欠けるで、信頼性に欠けるで、信頼性に欠方法を色するため、信頼を限方される各層の関内の分布配向が多元が多元ので、一般ので、一般のでは光が、一般のでは光が、一般のでは光が、一般のでは光が、一般に対して、一般に対し、一般に対して、例のに対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対し、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対して、一般に対し、一般に対して、一般に対し、一般に対して、一般に対して、一般に対し、対しが、対しないが、対しないが、例のに対し、対しが、対しないが、対しないが、対しないが、のは対しないが、対しないが、のは対しないが、対しないが、のは対しないが、対しないが、のはないが、対しないが、のは対しないが、のはないが、のはないが、のはないが、のはないが、のはないが、のはないが、のはないが、のはないが、のはないが、のはないが、のはな

[問題点を解決するための手段]及び[作用]

本発明に用いられるA層の通常無色ないし液色の染料のロイコ体としては例えばトリフェニルメタン系、フルオラン系、フェノチアジン系、オーラミン系、スピロピラン系等があり、それ等に含まれる具体的な化合物の詳細を掲示すると第 1 表の通りである。

														,		
	Ü	(\$:		茶	褊	31	35	z z	€)ac	≳±	-	乖	年	£ r	25	*
	Si	ᄯ	褃	淮	#	班	楄	海	₹ E	#	6tz	銋	\$₹	3	*	#
	<u>:eq</u>	ဌာ	ρ	p	p	p	ဍ	p	န	ρ	g	P	þ	p	p	P
	#5	0 8	23	e e	1.0	1.4	2.5	90	0	20	0 2	2 2	60	2.5	5.2	8
	:X	~~	~	-	~ ~	~	1~	~	-	_	~ ~	~	~	~	~ ~	~
	ŧ)	9	0		0 0	12	2 3	0,	•		. 80	53	0.5	2 3	ø.	-
	æ	11	12		2 0	1.1	=	5.2			- =	1		_		
			ų	ת	5		۸.	ν.	5	(▶ .	Ω	`	`	y	=
				1.7	ם		1V		ם	۸	y .	ת	٠.	ب	*	**
		l	 \		~	7	*	""		2	7	к	۲.	`* <u> </u>		
. ¥€			***	60 0	2	10	ج ۱	 	4	ır.	*	`		۸	7	7
		۸	~	. 1	-	*	N	5.	•	(*	a a	7	~	۲	ン
			٠ بد	m .\	خ	7	3	11	ຕ	עי	n	2	<i>አ</i>	ゝ	?	2
		~	*	2 4	+	N	#	н	`		*		7	۱ ۸	#	4
95		*	٦,	# ~	*		4	N	m >	""	ם	,	۲	۲ .	_	*
	İ	_	27	вą		•••	٦.		N "	7	₹ .	*	•>	*>	٦	+
		۱ ۸		24 11	90	^	~	ω .	かラ	4	4	7	#	#		-
		دا	40	H IT	\ .	5	\	`	+ 1	*	*	λ	-	-	ω γ.	*
		+	- 10	シレ	***	₩.	···	***	* *	٧.	7	۲	٦.	*	טו פ	2
		+	22	Ko		н	 	۲.	% п	2	4	۵	٠.	٠.	ועם	~ »
	l	٦ ا	# 4	یر د	ž	35	2	¥	K .	к	. ?	#	ω γ	∞ <i>γ</i>	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	}	5	B ~	1 \	47	ĸ	*	*	ם ול,	אָ ע'	#	1	₹ w	חים ו	27	eo n
		4.	7 4	. "	Hm	על	н	ΗУ	٠ ۽	. 1	_	~	ול, (ו	עלים	• к	· -
		к	ווינג	4 1	2 10	~	\$	30	4 1	4 12	٦.	* >	н 🗅	00	د فه ا	רא
		-	• н	. 5	٠ ٤			· . *	• н	. 24	1× 1	. 1	ת'ע	ת .	· -	· K
		0	4 V	→ K	60	m	6	ωź	4 V	4.4	×	עמ	m K	ωĸ	ω <u>⊬</u>	4 /
		トリフェニル メタンギ			・レガギャン体			" > K + − IV		フェノチアジン系	אְרְשִׁתְּםתְא					

次に、前記染料のロイコ体と接触して発色 せしめるB層のフェノール性化合物としては、 例えばp-t-プチルフェノール、αーナフトー ル、βーナフトール、フェノールフタレイン、 ビスフェノールA、4-ヒドロキシジフェノキシ ド、 4-ヒドロキシアセトフェノン、 3,5-キシ レノール、チモール、ヒドロキノン、4-ター シャリープチルフェノール、4-ヒドロオキシ フェノキシド、メチル-4-ヒドロオキシベンゾ エート、カテコール、4-ヒドロオキシアセト フェノン、レゾルシン、4-ターシャリーオクチ ルカテコール、 4.4′-セカンダリーブチリテン ジフェノール、 2,2´ージヒドロキシジフェニ ル、 2,2´ -メチレンピス(4-メチル-8-ター シャリープチルフェノール)、 2,2′ービス(4′ - オキシフェニル)プロパン、 4.4´ - イソプロ ピリテンビス(2-ターシャリープチルフェノー ル)、 4.4′~セカンダリープチリデンジフェ ノール、ピロガロール、フロログルシン、フロロ グルシンカルボン酸等が挙げられる。

次に、本発明における光吸収層の形成に用いられる光吸収性物質としては赤外線を吸収する光吸収色素であれば如何なるものでもよく、例えば赤外線を吸収して溶融する溶融性光吸収色素、又は赤外線を吸収して昇華する昇華性光吸収色素、及び非溶融性色素、非昇華性色素等を用いることができる。

該かる光吸収色素の 1 例をあげれば、例えば倒 フタロシアニン、パナジウムフタロシアニン等の 金属フタロシアニン、含金属アゾ染料、酸性アゾ 染料、フルオレスセイン等のキサンテン系色素等 がある。

本発明に係わる光記録素子はA層、B層及び光 吸収層のうち少なくとも一層は各構成物質の単分 子膜又はその異様限から構成されることを1つの 特徴とするものである。したがって、A層、B層 又は光吸収層が単分子膜又はその累積膜を形成の な場合には、前記の染料のロイコ体、フェノール 性化合物又は光吸収性物質はいずれも分子内 進生な部位に銀水基、 強水基又はその両方の基を導 入した誘導体を用いる必要がある。

他方、A層、B層又は光吸収層が単分子膜又は その果核膜を形成しない場合には、各層はいずれ も従来の被膜方法により形成される膜であれば如 何なる膜でも用いることができ、それ等の中で例 えば悲着膜、塗布膜、授猿膜、ラミネート等の堆 後膜からなる層が好ましい。

なお、A層及びB層の膜厚は、単分子膜又はその果核膜、或いは堆積膜を用いるいずれの場合においても、 200Åから10μの範囲が望ましく、好適には1,000 Åから1μの範囲である。

他方、光吸収層の膜厚は、単分子膜又はその累 稜膜を用いる場合には、30Åから1,000Åの範 囲が望ましく、好適には50Åから200Åの範囲で

ものである.

かある分子の高秩序性を有すていて、 が取り、Langauirらの限機を作成した。 の限し、して、アングル本ののでは、アングル本ののでは、たっかのでは、たっかのでは、たっかのでは、たっかのでは、から、大きには、から、大きには、から、大きには、から、大きには、から、大きには、ないのののでは、たっかののでは、たっかのでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかののでは、たっかのでは、たっかのでは、たっかのでは、たっかのでは、たっかののでは、たっかのでは、たっかのでは、たっかのでは、たっかのでは、たっかでは

 $\Pi A = k T$

が成り立ち、"気体膜"となる。ここに、 k はポルツマン定数、 T は絶対温度である。 A を十分小さくすれば分子間相互作用が強まり二次元類体の 一 敬縮殿(または固体膜)"になる。 熨縮膜はブラスチック基板、 ガラス悲版などの種々の材質や

あり、又、堆板股を用いる場合には、90 Å から 1,000 Å の範囲が望ましく、好適には140 Å から 400 Å の範囲である。

本発明において、反射層は光を反射する物質で あれば如何なるものでもよく、例えばアルミ等の 金属反射層、誘電体ミラー等が挙げられる。

なお、反射層の中で、特に金属反射層の膜厚は 1,000 A~2,000 Aが好適である。

また、本発明において茘板に使用される材料としては、シリコン等の半導体材料、アルミ等の金属材料、好適には強化ガラス、更に好適にはアクリル(PNMA)、ポリカーボネート(PC)、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニール(PVC)、ポリスチレン等のプラスチック材料、セラミックス材料が好ましい

前述の通り本発明に係わる光記録素子は、染料のロイコ体からなるA層、フェノール性化合物からなるB層及び光吸収性物質からなる光吸収層のうち少なくとも一層が構成物質の単分子膜又はその果扱膜から構成されることを1つの特徴とする

形状を有する担体の表面へ一層ずつ移すことがで きる。

次に本発明に使用する染料のロイコ体、フェノール性化合物又は光吸取性物質である親木基、 疎水基を併有する有機分子の単分子膜又はその果 稚膜を形成する方法についてさらに詳述する。

まず誠有機分子をベンゼン、クロロホルム等の揮発性溶剤に溶解し、シリンダ等でこれを第3図に概略した単分子累積膜形成装置の水槽10内の水相11上に展開させる。

該有機分子は、溶剤の揮発に伴って、親水基12 を水相に向け、硬水基13を気相に向けた状態で水 相11上に展開する。

次にこの析出物(有機分子)が水相11上を自由 に拡散して広がりすぎないように仕切板(または 浮子)14を設けて展開面積を制限して膜物質 合状態を制御し、その集合状態に比例した表面 町を得る。この仕切板14を動かし、展開面積を縮 少して脱物質の集合状態を制御し、表面圧を徐々 に上昇させ、累積膜の製造に適する表面圧 17を設 定することができる。この表面圧を維持しながら 砂かに前待な基板 14を垂直に上下させることによ り単分子膜 16が基板上に移しとられる。単分子膜 16は以上で製造されるが、単分子層果積膜 17は前 記の操作を繰り返すことにより所望の累積数の単 分子層果積膜が形成される。

Y型膜は有機分子の親水基同志、辣水基同志が 向い合っているので強固である。

それに対し、基板15を水中に引き下げるときに のみ、基板面に該有機分子を移し取る方法もあ

が、 基板表面に界面活性物質が付着していると、 単分子層を水面から移しとる時に、単分子膜が乱 れ良好な単分子膜または単分子層累積膜ができな いので 基板表面が積浄なものを使用する必要があ る。

基板上の単分子膜または単分子層累積膜は、十分に強く固定されており基板からの剥離、剥落を生じることはほとんどないが、付着力を強化する目的で基板と単分子膜または単分子層累積膜の間に接着層を設けることもできる。さらに単分子層形成条件例えば水相の水楽イオン濃度、イオン機成、水温、担体上げ下げ速度あるいは表面圧の選択等によって付着力を強化することもできる。

次に、A層、B層又は光吸収層の堆積膜の形成 方法は前記染料のロイコ体、フェノール性化合物 又は光吸収性物質にバインダーと水を添加した水 混和物を、ボールミル等を用いて粉砕器合した 後、指版等の上に従来の通常の方法で塗着して行

木発明に用いられる前記パインダーとしてはゼ

S.

この方法では、累積しても、成膜分子の向きの 交代はなく全ての層において、酸水热が基板15側 に向いたX型膜が形成される(第4図(b))。 反 対に全ての層において親水基が基板15側に向いた 累積膜は乙型膜と呼ばれる(第4図(c))。

乙型脱は基板15を水中から引上げるときにの み、落板面に有機分子を移し取ることによって得 られる。

以上述べた、本発明における単分子殿または単分子 累積膜を形成する基板は特に限定されない

ラチン、でんぷんのごとき天然高分子物、 硝酸 様 雄 楽、 カルボキシメチルセルローズのごとき 様 雄 素誘導体、塩化ゴム、現化ゴムのごとき天然ゴム 可塑物などの半合成高分子物、ポリイソプチレ ン、ポリスチロール、テルペン樹脂、ポリアクリ ル麓、ポリアクリル酸エステル、ポリメタアクリ ル酸エステル、ポリアクリルニトリル、ポリアク リルアミド、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアル コール、ポリビニルピロリドン、ポリアセタール 樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリビニルピリジン、ポ リビニルカルバゾール、ポリブタジエン、ポリス チレンープタジェン、プチルゴム、ポリオキシメ チレン、ポリエチレンイミン、ポリエチレンイミ ンハイドロクロライド、ポリ (2-アクリルオキシ エチルジメチルスルホニウムクロライド) などの ごとき重合型合成高分子、フェノール樹脂、アミ ノ樹脂、トルエン樹脂、アルキッド樹脂、不飽和 ポリエステル樹脂、アリル樹脂、ポリカーポネー ト、ポリアマイド樹脂、ポリエーテル樹脂、珪素 樹脂、フラン樹脂、チオコールゴムなどのごとき

The second section of the second section is

総合派合型合成高分子、ポリウレタン、ポリ尿素、エポキン樹脂などのごとき付加重合型樹脂が なげられる。

本発明における反射層の形成方法は従来実施されている通常の方法を用いることができ、 それ等の中で例えば真空 蒸音法、スパッタリング法等が好ましい。

以上に説明した各層の形成方法を所期の目的とする構成に応じて順次組合せることにより、本発明に係わる光記録案子を容易に製造することができる。

次に、本発明に係わる光記録素子の構成の実施 態様を以下に示す。

(I) 第1図(a) は実施態様の1例を示し、染料のロイコ体からなるA層2、フェノール性化合物からなるB層4及びA層とB層の間に介在する光吸収性物質からなる光吸収層3からなる機層体を、基板1上に設けた反射層30上に前記B層4を介して支持して、基板/反射層/B層/光吸収層/A層の順に積層してなるものである。

録素子はA層とB層とを光吸収層によって開離して構成されているので、赤外線照射によって光吸収層を溶融ないし昇華せしめて所望の位置に孔をあけることにより、A層の染料のロイコ体とB層のフェノール性化合物が接触して発色反応が進行し、該位置に発色点を形成し情報を記録することができる。

さらに、他の例を示すと、第1図(c) に示す通り、A 暦2とB暦4とを積層し、さらに該A暦2の上に光吸収暦3を設けて積層体を形成し、B暦4を拡板1上に設けた反射暦30上に支持し、基

さらに、他の例として前記核層体のA層を基板上に設けた反射層上に支持し、基板/反射層/A層/光吸収層/B層の順に積層してもよく、又前記様層体を2段以上積重ねて最下層のA層又はB層を基板上に設けた反射層上に支持してもよい

上記の構成において、前記積層体のA層、B層及び光吸収層のうち少なくとも一層が各構成物質の単分子膜又はその累積膜からなり、それ以外の層は堆積膜等により形成される。

その具体例を示すと、下記のとおりである。

- (1) A 層、 B 層、 光吸収層の全てが単分子膜又は その 累積膜 (以下、「LB膜」と記す)
- (2) A 層、光吸収層はLB膜、B 層は堆積膜
- (3) 光吸収層、B層はLB膜、A層は堆積膜
- (4) A 層、 B 層 は L B 膜、 光吸 収 層 は 堆 積 膜
- (5) A 層はLB膜、B 層、光吸収層は堆積膜
- (8) 光吸収層はLB膜、A層、B層は堆積膜
- (7) B 層は L B 膜、 A 層、 光吸 収 層 は 堆 積 膜 上記 (I) の 梢 成 よ り なる 本 発明 に 係 わ る 光 記

板/反射層/B暦/A層/光吸収層の順に積層してなるものである。この場合、前記と同様にA層 2とB暦4とを逆にして、基板/反射層/A層/ B暦/光吸収層の順に積層してもよい。

また、上記の第1図(b)。(c)に示すいずれの構成においても前記の積層体を2段以上積重ねて基板上に設けた反射層上に支持してもよい。

上記 (Ⅱ) の構成において、前記積層体の A 層、 B 層及び光吸収層のうち少なくとも一層が各構成物質の単分子膜又はその累積膜からなり、 それ以外の層は堆積膜により形成される。

その具体例を示すと、前記実施感様(I)の(1)~(7)に記したとおりである。

上記(II)の構成よりなる光記録楽子は染料のロイコ体からなるA層とフェノール性化合物からなるB層とを密着せしめて構成されているが、従来、該A層と該B層が接触すると発色反応が行われるために最初からA層とB層を接触せしめた構成からなる光記録楽子の実現は不可能であった。

しかしながら、本発明に係わる光記録案子においては、A層及び/又はB層が分子の高度の秩序性・配向性を有する単分子限及びその累積膜によって構成されているため、分子内の非反応性部位を介して、反応性部位同志を隔てることができ、上記の構成をとることが可能となったのである。

即ち、フェノール性化合物の分子の反応性部位と 発料のロイコ体の分子の反応性部位とが接触すれば発色が生 ずるが、 該分子の反応性部位と分子の非反応性部位 (例えばアルキル鎖) との接触では発色反応は行われない。

従って、分子の非反応性部位によって接触面が 構成されるように、単分子膜又はその累積膜を構成すればよい。接触面を構成する非反応性部位は フェノール性化合物の分子のものであると、染料 のロイコ体の分子のものであるとを問わない。 一 例をあげれば、 棘水性部位(アルキル鎖)を接触 面とするように単分子膜又はその累積膜を形成すればよい。

光ディスクとして使用することができる。 酸光ディスクから、情報を書き込んだり或いは読取ったりするための光ピックアップの光学系を有する情報記憶装置の 1 例を第 5 図に示す。

該情報記憶装置は、制御回路27と光ピックアップ光学系からなる書き込み手段と、木発明に係わる光記録案子と、出力回路28と光ピックアップ光学系からなる読取り手段とによって構成される。

書き込みは次のようにして行う。制御回路 27は 半導体レーザ 26の発振を制御する。従って、入力 情報は制御回路 27及び半導体レーザ 28によって光 信号に変換される。光信号 29は第 5 図に示す光 ピックアップ光学系を通って同期回転している光 ディスク 18の記録 層上に結像され、上述の発色メ カニズムにより発色記録される。

説取りは次のようにして行う。半導体レーザ 26 から発する低出力の連続発展光を読取り光として使う。低出力であるから、読取り中に発色記録が行われることはないからである。または他の可視

以上の実施思様(!)、(Ⅱ)においては反射 層は基板上に設けられているが、特に透明又は半 透明の基板を用いる場合には、反射層を基板上に 設けることなく、基板上に前記積層体を積層し、 談積層体の上に反射層を設け、例えば基板(通明 又は半透明)/B層/光吸収層/A層/反射層/ 基板の様に形成し、 該透明又は半透明の 基板 を 透 過して光を照射する様に構成することもでき

したがって木苑明に係る光記録素子は主として

光用光源を読取り用光源として用いてもよい。

該競取り用光線は光ディスク18の基板表面に結像し反射されるが、反射率は発色点とそうでない箇所とで異なるから、この反射光を光ピックアップ光学系を通してフォトダイオード25の受光面にあてることにより電気信号に変換し、再生読み出しを行う。

又、A層、B層、光吸収層等を保護するために最外層の表面に保護層を設けてもよい。そのような保護層用材料としては SiO₂ 等の誘電体、プラスチック樹脂、他の重合性 LB膜等が好適である。

[实施例]

以下、実施例を示し、本発明をさらに具体的に 説明する。尚、下記において特に記述のない限り 「部」は「重量部」を、「%」は「重量%」を表 わすものとする。

合成例1 (光吸収性物質の合成例)

パナジウムフタロシアニン誘導体の合成例

尿 来 10 部 と 10~ 15% り ん 酸 水 溶 液 1 部 を 混 合 溶

解した後、さらに無水フタル酸 2 部、 VOC 2 z (パナジル塩) 10部及び

式(1)

で表わされる無水フタル酸の誘導体 8 部を加え、 100 ℃にて 5 時間加熱した。冷却した後、 2 % 布 MaOH水 溶液 100 部を加え、加水分解した後、 クロ マトグラフィにより分離し、

式(目)

で示される m-アミノ 安息香酸 誘導体 1 部 と、 式 (N)

$$(CH_3)_2 N \longrightarrow C \longrightarrow N (CH_3)_2 \cdots \cdots (N)$$

で示されるミヒラーズヒドロール1 部を 0₂N (ニトロベンゼン) 溶媒中に混合し、 触 媒としてCH₃ SO₃H (パラトルエンスルホン 酸) 1 部を加えて、 8 時間激流し、

式 (▼)

式(川)

[式I中、Rは

を表わす] で示される目的物質 (パナジウムフタロシアニン誘導体) 0.1 部を得た。

合成例2 (染料のロイコ体の合成例)

クリスタルパイオレットラクトン誘導体の合成例

で示されるトリフェニルメタン誘導体を生成した。

次に該生成物のトリフェニルメタン誘導体を 2酸化鉛(1部)存在下硫酸中で3時間加熱した 後、

式 (W)

で示されるクリスタルバイオレットラクトン誘導 体を掛た。

次いで、これに苛性ソーダ水溶液を加え、 扇化 することにより、

で示されるクリスタルバイオレットラクトン誘導 体 0.2 部を得た。

合成例 3 (フェノール性化合物の合成例)

フェノールフタレイン誘導体の合成例

で示されるオルトキシレン誘導体 1 部を、 ¥205 (五酸化パナジウム)を触媒として、熱空気 (400 ℃ - 500 ℃)を導入することにより

厚さ10mm、直径180mmの円板上のガラス(ディスク)基板を充分に消浄にした。次に験ガラス基板を真空蒸着装置の真空槽の中に入れ、真空度が2×10~Torrになるまで排気した後、基板加熱なし、蒸着速度20Å/sec、その時の真空版2×10~Torrの諸条件で真空蒸着を行い、ガラス基板上に厚さ2,000 Åのアルミ反射層を形成した各鉄料を得た。

(2) B 層の形成方法

次に、前記(1) で各試料のガラス基板上に形成 した反射層の上に、フェノール性化合物である フェノールフタレインの堆積膜を形成した。

形成方法はフェノールフタレイン7部、バインダーとしてポリビニールアルコール1部、水40部を混合し、さらにボールミルを用いて数時間、粉砕混合し、基板の反射層上に回転墜布して、バインダー中に分放したフェノールフタレインの堆積膜(膜厚1μ)を得た。

(3) 光吸収層の形成方法

次に、前記(2) で得た各試料のガラス落板上に

式 (N)

で示される無水フタル酸誘導体を得た。

次に、これにフェノール2部、H₂SO₄ 適当最を加え、130 ℃で加熱し、

式 (X)

で示されるフェノールフタレイン誘導体 0.1 部を 得た。

実施例 1

(1) 反射層の形成方法

真空燕着法によりアルミ反射層を形成した。

形成したB層の上に、前述の単分子累積装置を用いて光吸収性物質であるパナジウムフタロシアニン誘導体の単分子累積膜を形成した。

バナジウムフタロシアニン誘導体の単分子累積 膜の形成方法は、下記のように行った。

B層を形成した基板が水面と垂直になるようにして、基板を水中に沈めた後、バナジウムフタロシアニン誘導体を濃度2×10-3 mol/2のクロロホルム溶液にして水面上に滴下し単分子膜を水面上に限開する。表面圧を30dyne/cmに設定し、速度2cm/minで基板を上下して第2表に示す各層に果積した単分子果積膜(Y型膜)を各試料に作成した。

(4) A 層の形成方法

次に、前記(3) で各試料のガラス基板上に形成 した光吸収層の上に染料のロイコ体であるクリス タルバイオレットラクトンの堆積膜を形成した。

形成方法はクリスタルバイオレットラクトン 7部、 バインダーとしてポリビニルアルコール 1部、水100 部を混合し、さらにボールミルを用い

て数時間、粉砕混合し、拡板の光吸収層上に回転 流布してバインダー中に分散したクリスタルバイ オレットラクトンの堆積膜(膜厚 1 μ)を 称 た。

(5) 性能試験

上述の方法により製作された本発明に係る光記録案子と比較例として従来の何様の構成(全なが反射層及び単分子膜又はその累強膜を使用しないで構成)に係る光ディスクを第5図に示す情報記憶装置を用いて以下の記録条件下で記録した後、読取り再生を行うことにより両者の性能比較を行った。

(記録条件)

半点体レーザ波長 830回

レーザ出力

6 ~ 9 mW

記録周波数

5 XHz

光ディスクの回転数 i,800 rpm

以上の条件下で読み出しをレーザ出力↓■Wで行い、信号/雑音比を求めた結果を第2表に示す。

W.

2) 反射膜を設けたため、コントラストが向上した。

等のためである.

試料 No. 2~No. 5と No. 8とを比較すると、No. 2~No. 5の方が信号/雑音比が顕著に高いことが認められる。 膜厚条件がほぼ回じであるのに、このような性能差異が生ずるのは、前述の理由と同様である。

[発明の効果]

以上説明した様に本発明に係わる光記録案子はA層、B層及び光吸取層のうち少なくとも一層が構成物質の単分子膜又はその累積膜からなる層で構成され、さらに反射層が設けられているので、以下に示すような優れた効果がある。

- (1) 従来の単分子膜又はその果核膜を使用していない光記録業子と比較して信号/雑音比が高く、記録の信頼性を向上させることができる。
- (2) 光記録案子のピンホール等の物理的欠陥を大幅に減少させることができる。

T 2 K

4.1	1No	1	2	3	4	5	6	7 *
	Α kt (μ)	ì	1	1	ı	1	l (μ)	1 (µ)
間	光吸収層 (層数)	1	2	4	6	8	0.005 (µ)	0.015 (#)
战	B 所 (μ)	ı	1	1	1	1	1 (μ)	1 (µ)
	反射局 (A)	2000	2000	2000	2000	2000	· (#)	·(µ)
45-1	比 号/推 分 (d b)	52	85	73	75	87	5	50

註… 3は比較例を示し、各層の形成は回転強和法により行った。

第2 表の結果より、 試料No.1と試料No.6とを比較すると、No.1の方が信号/推音比が顕著に高いことが認められる。 股厚条件がほぼ同じであるのに、このような性能差異が生ずるのは、

- 1) No.1 の方がピンホール等の欠路が極端に少な
- (3) 従来の光記録案子と比べて、より高密度記録が可能である。
- (4) 光記録楽子の大面積化が可能である。
- (5) 光吸収層がA層とB層との間に介在しない構成をとると、発色効率及び忠実性が向上する。
- (6) 光吸収層がA 暦とB 暦との間に介在しない構成をとると、実質記録暦を薄くすることができ、より高密度記録が可能である。
- (7) 発色効率が良く、発色剤等としてすぐれているが、単分子膜又はその果核膜を形成しにくい材料、又は単分子膜又はその果様膜を形成しやすい 誘導体に化学変化(合成)することが経費上困難 な材料を堆積膜に用いることができる利点がある。
- (8) 被層体の一部に堆積膜を用いているので、感度が向上し、製作の際に材料の選択の巾が広く製造が容易であり、又読み取りの際コントラストと非コントラストの差がつきやすい等の光学物性上の効果がある。
- (3) 反射層が設けられているので、再生読み出し

特開昭61-63489(11)

の既に再生信号のコントラストを上げ、 画質等の 向上を図ることができる。

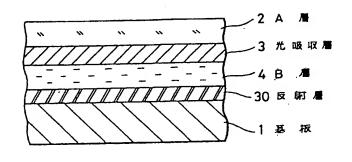
4. 図面の簡単な説明

第1図(a) ~第1図(c) は各々木発明に係わる 光記録案子の実施思様を示す概略構成断面図、第 2図(a) ~第2図(c) は従来の光記疑案子の記録 プロセスを示す説明図、第3図は単分子累積膜形 成装置の概略構成断面図、第4図(a) ~第4図 (c) は単分子累積膜の作製工程図及び第5図は情 報記憶装置のプロック図である。

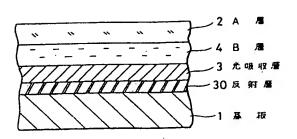
2 ··· A 层 1 , 15… 蓝板 4 ··· B 層 3,6…光级収層 7 … 発色削層 5 … 助 色 網 層 9 … 発色光 8 … レーザ光 11… 水相 10…水槽 13… 疎水基 12… 親水基 18…单分子膜 14… 仕切板 18…光ディスク 17… 单分子果積膜 20…1/4 波县板 19… 対物レンズ 22…コリメートレンズ 21… 反射鏡

23… 偏光ビームスプリッタ24… シリンドリカルレンズ25… フォトダイオード 26… 半導体レーザ27… 制御回路 (信号制御手段)28… 出力回路 29… 光信号30… 反射層

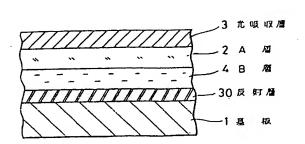
第1図(a)



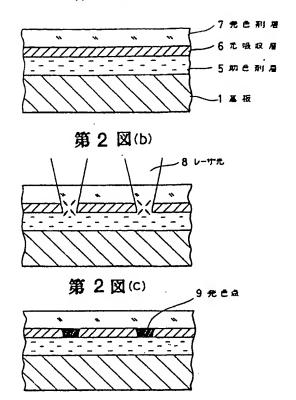
第1図(b)



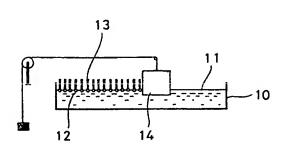
第1図(c)



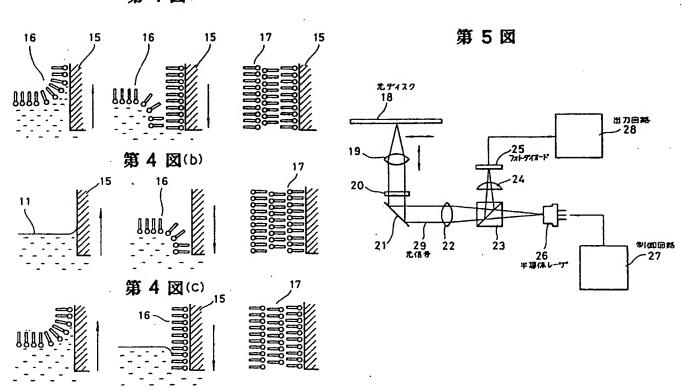
第2図(a)



第3図



第4図(a)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.